

ものづくり補助金を活用 して最新HiPIMS電源を 導入しませんか？

実は、毎年約4割程度もの採択率があり、
新規申請者が有利(過去3年以内に受給の場
合は、審査減点)という補助金です。

中小企業庁が実施する「ものづくり・
商業・サービス生産性向上促進補助
金」(ものづくり補助金)を活用して
大電力パルススパッタリングを可能に
する最新のHiPIMS電源を導入してはい
かがでしょうか。

(参考例)

700万円(※1)の本体価格の場合は、
約350万円~495万円(※2)の
補助金が支給されます。

※1 ご希望の仕様により変動します。

※2 条件を満たすと1/2⇒2/3に！



High Power Impulse Magnetron Sputtering (HiPIMS)は、PVDの革新的な手法として
注目されています。既存のマグネトロンスパッタリングとアーク放電の互いの長所を持ち合わせ
簡易的で、高いイオン化率によって、皮膜改善、高密着性そして、緻密な成膜を可能とします。

